# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-100479

(43) Date of publication of application: 05.04.2002

(51)Int.CI.

H05B 33/22 CO9K 11/06 H05B 33/14

(21)Application number: 2000-292478

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEMICALS CORP

(22)Date of filing:

26.09.2000

(72)Inventor: SATO HIDEKI

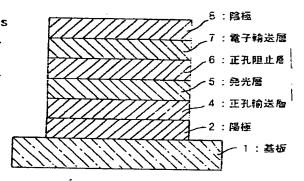
SATO YOSHIHARU

# (54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT AND MANUFACTURING METHOD **THEREOF**

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescence element, capable of emitting the light with high light-emitting efficiency with stable drivability.

SOLUTION: This organic electroluminescence element is formed by arranging an anode 2, a light-emitting layer 5, an electron hole checking layer 6, an electron transport layer 7 and a cathode 8, in this order on a base board 1. The electron transport layer 7 includes a host material. having molecular weight of not less than 400 and a dopant material having molecular weight less than 400, and electron mobility of the dopant material is higher than the electron mobility of the host material.



1: base board

2: anode

4: electron hade transportlayer

S: light-emitting layer

6: electron hole checking layer
7: electron transport layer

8: cathode

31.10.2003

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-100479 (P2002-100479A) (43)公開日 平成14年4月5日(2002.4.5)

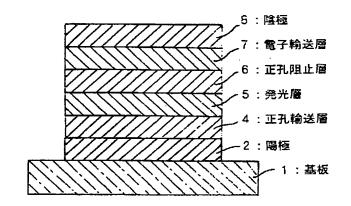
(51) Int. C1.	PA/3172 3	F I			
H 0 5 B	33/22	H 0 5 B 33/22 B 3K007 Z			
C 0 9 K	11/06 6 6 0	C 0 9 K 11/06 6 6 0			
H 0 5 B	33/14	H 0 5 B 33/14 B			
	審査請求 未請求 請求項の数 6 〇	)L (全16頁)			
(21)出願番号	特願2000-292478(P2000-292478)	(71)出願人 000005968 三菱化学株式会社			
(22)出願日	平成12年9月26日(2000.9.26)	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号			
		(72)発明者 佐藤 秀樹 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地 三菱化学株式会社横浜総合研究所内			
		(72)発明者 佐藤 佳晴 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地 三菱化学株式会社横浜総合研究所内			
		(74)代理人 100086911 弁理士 重野 剛			
		F 夕一ム(参考) 3K007 AB02 AB11 BA06 CA01 CB01 DA01 DB03 DC00 EA02 EB00			
		1			

# (54) 【発明の名称】有機電界発光素子及びその製造方法

## (57)【要約】

【課題】 高発光効率で発光させることができ、安定に 駆動させることができる有機電界発光素子を提供する。

【解決手段】 基板1上に、陽極2、発光層5、正孔阻止層6、電子輸送層7及び陰極8がこの順で形成された有機電界発光素子。電子輸送層7は分子量400以上のホスト材料と、分子量400未満のドーパント材料とを含有し、該ドーパント材料の電子移動度が該ホスト材料の電子移動度よりも高い。



#### 【特許請求の範囲】

基板上に、陽極、発光層、電子輸送層及 【請求項1】 び陰極がこの順で形成された有機電界発光素子におい て、

該電子輸送層は分子量400以上のホスト材料と、分子 量400未満のドーパント材料とを含有し、

該ドーパント材料の電子移動度が該ホスト材料の電子移 動度よりも高いことを特徴とする有機電界発光素子。

該電子輸送層のドーパント材料が、オキ 【請求項2】 サジアゾール誘導体、キノキサリン誘導体、及びフェナ 10 ントロリン誘導体よりなる群から選ばれる1種又は2種 以上であることを特徴とする請求項1に記載の有機電界 発光素子。

【請求項3】 該電子輸送層のホスト材料が金属錯体で あることを特徴とする請求項1又は2に記載の有機電界 発光素子。

【請求項4】 該発光層と電子輸送層との間に正孔阻止 層を有し、該正孔阻止層のイオン化ポテンシャルが発光 層のイオン化ポテンシャルより0.1eV以上大きいことを 特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の有 20 機電界発光素子。

該正孔阻止層が金属錯体、スチリル化合 【譜求項5】 物、トリアゾール誘導体又はフェナントロリン誘導体を 含有することを特徴とする請求項1ないし4のいずれか 1項に記載の有機電界発光素子。

【請求項6】 該正孔阻止層の膜厚が、0.5~50nmの範 囲にあることを特徴とする請求項1ないし5のいずれか 1項に記載の有機電界発光素子。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は有機電界発光素子に 関するものであり、詳しくは、有機化合物から成る発光 層に電界をかけて光を放出する薄膜型デバイスに関する ものである。

[0002]

【従来の技術】従来、薄膜型の電界発光(EL)素子と しては、無機材料のII-VI族化合物半導体であるZn S、CaS、SrS等に、発光中心であるMnや希土類 元素(Eu、Ce、Tb、Sm等)をドープしたものが 一般的であるが、上記の無機材料から作製したEL素子 40 は、

- 1)交流駆動が必要(50~1000Hz)、
- 2) 駆動電圧が高い(約200V)、
- 3) フルカラー化が困難(特に青色に難がある)、
- 4) 周辺駆動回路のコストが高い、という問題点を有し ている。

【0003】しかし、近年、上記問題点の改良のため、 有機薄膜を用いたEL素子の開発が行われるようになっ た。特に、発光効率を高めるため、電極からのキャリア 一注入の効率向上を目的として電極の種類の最適化を行 50 れた電子を効率よく発光層に輸送すること、及び、発光

い、芳香族ジアミンから成る正孔輸送層と8-ヒドロキ シキノリンのアルミニウム錯体から成る発光層とを設け た有機電界発光素子の開発 (Appl. Phys. Lett., 51巻、 913頁、1987年) により、従来のアントラセン等の単結 晶を用いたEL素子と比較して発光効率の大幅な改善が なされている。また、例えば、8-ヒドロキシキノリン のアルミニウム錯体をホスト材料として、クマリン等の レーザー用蛍光色素をドープすること(J. Appl. Phy s., 65巻, 3610頁, 1989年) で、発光効率の向上や発光 波長の変換等も行われており、実用特性に近づいてい る。

【0004】上記の様な低分子材料を用いた電界発光素 子の他にも、発光層の材料として、ポリ(p-フェニレン ピニレン)、ポリ[2-メトキシ-5-(2-エチルヘキシルオ キシ)-1,4-フェニレンビニレン]、ポリ(3-アルキルチ オフェン)等の高分子材料を用いた電界発光素子の開発 や、ポリビニルカルバゾール等の高分子に低分子の発光 材料と電子移動材料を混合した素子の開発も行われてい る.

【0005】このような有機電界発光素子をフラットパ ネル・ディスプレイの分野に応用する際の大きな課題の 一つとして、発光効率の向上が挙げられる。特に、携帯 機器の表示素子への応用においては、低消費電力がポイ ントとなる。また、小型文字表示素子への応用において は、主として、単純マトリクス駆動法が採用されるが、 この方法では、高デューティ比で素子を極めて短時間に 高輝度で光らせる必要があり、そのために電圧が高くな り、電力発光効率が低下するという問題がある。

【0006】これまでに報告されている有機電界発光素 子では、基本的には正孔輸送層と電子輸送層の組み合わ せにより発光を行っている。即ち、陽極から注入された 正孔は正孔輸送層を移動し、陰極から注入されて電子輸 送層を移動してくる電子と、両層の界面近傍で再結合を し、正孔輸送層及び/又は電子輸送層を励起させて発光 させるのが原理である。

【0007】従来、電子の輸送能力が高い電子輸送材料 としては、8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体 等が報告されているが、これらは昇華性が良好で真空蒸 着後の膜質が優れた物質である反面、その電子移動度は 一般的な正孔輸送性物質の正孔移動度と比べると2桁ほ ど低く充分とは言えなかった。

【0008】また、オキサジアゾール誘導体、キノキサ リン誘導体、フェナントロリン誘導体などで特に分子量 が400未満の低分子量化合物は、高い電子移動度を示 すが、Tgが低く結晶化しやすい等の理由で、電子輸送材 料として単独で用いるのは困難であった。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】このように、有機電界 発光素子の発光効率の向上のためには、陰極から注入さ

層を通過する正孔を完全に阻止し、再結合に寄与しない 電流量を減らすことが必要であり、高発光効率かつ安定 な素子を作製するための素子構造及び材料に対して、更 なる改良検討が望まれていた。

【0010】本発明は、上記従来の実状に鑑みてなされたものであって、高発光効率で発光させることができ、安定に駆動させることができる有機電界発光素子を提供することを目的とする。

### [0011]

【課題を解決するための手段】本発明の要旨は、下記① 10 ~⑥に示される有機電界発光素子に存する。

- ① 基板上に、陽極、発光層、電子輸送層及び陰極がこの順で形成された有機電界発光素子において、該電子輸送層は分子量400以上のホスト材料と、分子量400 未満のドーパント材料とを含有し、該ドーパント材料の電子移動度が該ホスト材料の電子移動度よりも高い有機電界発光素子。
- ② 該電子輸送層のドーパント材料が、オキサジアゾール誘導体、キノキサリン誘導体、フェナントロリン誘導体から選ばれる①に記載の有機電界発光素子。
- ② 該電子輸送層のホスト材料が金属錯体である①又は ②に記載の有機電界発光素子。
- ② 該発光層と電子輸送層との間に正孔阻止層を有し、 該正孔阻止層のイオン化ポテンシャルが発光層のイオン 化ポテンシャルより0.1eV以上大きい①~③に記載の有 機電界発光素子。
- ⑤ 該正孔阻止層が金属錯体、スチリル化合物、トリア ゾール誘導体、又はフェナントロリン誘導体を含有する 〇~④に記載の有機電界発光素子。
- ⑥ 正孔阻止層の膜厚が、0.5~50nmの範囲にある①~⑤に記載の有機電界発光素子。

【0012】即ち、本発明者等は、高発光効率で発光させ、安定に駆動させることができる有機電界発光素子を提供することを目的として、次のような検討を行った。

【0013】まず、電子輸送層として8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体で代表される金属錯体をホスト材料とし、オキサジアゾール誘導体、キノキサリン誘導体、フェナントロリン誘導体から選ばれる物質のうち特に分子量が400未満の電子輸送性化合物をドーパント材料として、これらを共に用いることで高い電子移動 40度と優れた膜質を両立させることを可能とした。

【0014】なお、分子量が400未満の電子輸送性化合物をドープすることにより、電子輸送層の電子移動性は改善されるものの、陽極から注入された正孔のうち、電子と再結合することなく陰極に達してしまうものを防ぐ作用効果については顕著な効果は得られなかった。

【0015】よって、本発明者らは更に検討を重ねた結果、発光層の陰極側の界面に接するように、発光層のイオン化ポテンシャルよりも0.1eV以上大きいイオン化ポテンシャルを有する正孔阻止層を設け、この正孔阻止層 50

よりも陰極側に、上記した2種以上の電子輸送性材料を含む電子輸送層を設けることにより、高い電子輸送性、優れた膜質を両立し、かつ再結合に寄与しない電流量を減らして発光効率を向上させることが可能となるため更に好ましいことを見出した。

【0016】本発明においては、正孔阻止層の材料としては金属錯体、スチリル化合物、トリアゾール誘導体、又はフェナントロリン誘導体を用いるのが好ましく、正孔阻止層の膜厚は0.5~50nmであることが好ましい。 【0017】

【発明の実施の形態】以下に図面を参照して本発明の有機電界発光素子の実施の形態を詳細に説明する。

【0018】図1,2は本発明の実施の形態に係る有機電界発光素子の構造の一例を模式的に示す断面図であり、1は基板、2は陽極、3は陽極パッファ層、4は正孔輸送層、5は発光層、6は正孔阻止層、7は電子輸送層、8は陰極を各々表わす。

【0019】基板1は有機電界発光素子の支持体となるものであり、石英やガラスの板、金属板や金属箔、プラスチックフィルムやシートなどが用いられる。特にガラス板や、ポリエステル、ポリメタクリレート、ポリカーボネート、ポリスルホンなどの透明な合成樹脂の板が好ましい。合成樹脂基板を使用する場合にはガスバリア性に留意する必要がある。基板のガスバリア性が小さすぎると、基板を通過した外気により有機電界発光素子が劣化することがあるので好ましくない。このため、合成樹脂基板の少なくとも片面に緻密なシリコン酸化膜等を設けてガスバリア性を確保する方法も好ましい方法の一つである。

30 【0020】基板1上には陽極2が設けられるが、陽極 2は正孔輸送層4への正孔注入の役割を果たすものであ る。この陽極は、通常、アルミニウム、金、銀、ニッケ ル、パラジウム、白金等の金属、インジウム及び/又は スズの酸化物などの金属酸化物、ヨウ化銅などのハロゲ ン化金属、カーボンブラック、或いは、ポリ(3-メチル チオフェン)、ポリピロール、ポリアニリン等の導電性 高分子などにより構成される。陽極2の形成は通常、ス パッタリング法、真空蒸着法などにより行われることが 多い。また、銀などの金属微粒子、ヨウ化銅などの微粒 子、カーボンブラック、導電性の金属酸化物微粒子、導 電性高分子微粉末などの場合には、適当なバインダー樹 脂溶液に分散し、基板1上に塗布することにより陽極2 を形成することもできる。更に、導電性高分子の場合は 電解重合により直接基板1上に薄膜を形成したり、基板 1上に導電性高分子を塗布して陽極2を形成することも できる (Appl. Phys. Lett., 60巻, 2711頁, 1992 年)。陽極2は異なる物質で積層して形成することも可 能である。陽極2の厚みは、必要とする透明性により異 なる。透明性が必要とされる場合は、可視光の透過率

を、通常、60%以上、好ましくは80%以上とすることが

望ましく、この場合、陽極2の厚みは、通常、5〜1000 nm、好ましくは10〜500nm程度である。不透明でよい場合は陽極2は基板1と同一でもよい。また、更には上記の陽極2の上に異なる導電材料を積層することも可能であ

る。

【0021】陽極2の上には正孔輸送層4が設けられる。正孔輸送層4の材料に要求される条件としては、陽極からの正孔注入効率が高く、かつ、注入された正孔を効率よく輸送することが挙げられる。そのためには、イオン化ポテンシャルが小さく、可視光の光に対して透明10性が高く、しかも正孔移動度が大きく、更に安定性に優れ、トラップとなる不純物が製造時や使用時に発生しにくいことが要求される。また、発光層の発光を消光するような物質を含まないことが必要とされる。上記の一般的要求以外に、車載表示用の応用を考えた場合、素子には更に耐熱性が要求される。従って、Tgとして70℃以上の値を有する材料が望ましく、85℃以上であれば更に望ましい。

【0022】このような正孔輸送材料としては、例え ば、1,1-ピス(4-ジーp-トリルアミノフェニ ル) シクロヘキサン、4,4'-ビス [N-(1-ナフチル) -N-フェニルアミノ] ピフェニルで代表される2個以上の3 級アミンを含み2個以上の縮合芳香族環が窒素原子に置 換した芳香族ジアミン (特開平5-234681号公報)、4, 4',4"-トリス(1-ナフチルフェニルアミノ)トリフェニル アミン等のスターパースト構造を有する芳香族アミン化 合物 (J. Lumin., 72-74巻、985頁、1997年) 、トリフ エニルアミンの四量体から成る芳香族アミン化合物(Ch em. Commun., 2175頁、1996年)、トリフェニルベンゼン の誘導体でスターバースト構造を有する芳香族トリアミ 30 ン (米国特許第4, 923, 774号)、N, N'ージ フェニルーN, N'ーピス (3-メチルフェニル) ピフ エニルー4,4'ージアミン等、ピレニル基に芳香族ジ アミノ基が複数個置換した化合物、スチリル構造を有す る芳香族ジアミン(特開平4-290851号公報)、 チオフェン基で芳香族3級アミンユニットを連結したも の(特開平4-304466号公報)、スターバースト 型芳香族トリアミン(特開平4-308688号公 報)、フルオレン基で3級アミンを連結したもの(特開 平5-25473号公報)、トリアミン化合物(特開平 5-239455号公報)、ピスジピリジルアミノピフ エニル、N, N, N-トリフェニルアミン誘導体(特開 平6-1972号公報)、フェノキサジン構造を有する 芳香族ジアミン(特開平7-138562号公報)、ジ アミノフェニルフェナントリジン誘導体(特開平7-2 52474号公報)、シラザン化合物(米国特許第4, 950,950号公報)、シラナミン誘導体(特開平6 -49079号公報)、ホスファミン誘導体(特開平6 - 25659号公報)、2,2',7,7'-テトラキス-(ジフェ ニルアミノ)-9,9'-スピロビフルオレン等のスピロ化合

物 (Synth. Metals, 91巻、209頁、1997年) 等が挙げられる。これらの化合物は、単独で用いてもよいし、必要に応じて2種以上を混合して用いてもよい。

【0023】上記の化合物以外に、正孔輸送層4の材料として、ポリビニルカルパゾール、ポリビニルトリフェニルアミン(特開平7-53953号公報)、テトラフェニルベンジジンを含有するポリアリーレンエーテルサルホン(Polym. Adv. Tech.,7巻、33頁、1996年)等の高分子材料を用いることもできる。

【0024】正孔輸送層4は、上記の正孔輸送材料を塗布法或いは真空蒸着法により前記陽極2上に積層することにより形成される。

【0025】 塗布法の場合は、正孔輸送材料を1種又は2種以上と、必要により正孔のトラップにならないパインダー樹脂や塗布性改良剤などの添加剤とを添加し、溶解して塗布溶液を調製し、スピンコート法などの方法により陽極2上に塗布し、乾燥して正孔輸送層を形成する。パインダー樹脂としては、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル等が挙げられる。パインダー樹脂は添加量が多いと正孔移動度を低下させるので、少ない方が望ましく、通常、50重量%以下とすることが好ましい。

【0026】真空蒸着法の場合には、正孔輸送材料を真空容器内に設置されたルツボに入れ、真空容器内を適当な真空ポンプで10-4Pa程度にまで排気した後、ルツボを加熱して、正孔輸送材料を蒸発させ、ルツボと向き合って置かれた、陽極が形成された基板1上に正孔輸送層4を形成させる。

【0027】正孔輸送層4の膜厚は、通常、10~300n ) m、好ましくは30~100nmである。この様に薄い膜を一様 に形成するためには、一般に真空蒸着法がよく用いられ る。

【0028】本発明においては、正孔注入の効率を更に向上させ、かつ、有機層全体の陽極2への付着力を改善させる目的で、図2に示す如く正孔輸送層4と陽極2との間に陽極パッファ層3を挿入してもよい。陽極パッファ層3を挿入することで、初期の素子の駆動電圧が下がると同時に、素子を定電流で連続駆動した時の電圧上昇も抑制される効果がある。陽極パッファ層に用いられる材料に要求される条件としては、陽極とのコンタクトがよく均一な薄膜が形成でき、熱的に安定、即ち、融点及びガラス転移温度が高いことが挙げられ、融点としては300℃以上、ガラス転移温度としては100℃以上が要求される。更に、イオン化ポテンシャルが低く陽極2からの正孔注入が容易なこと、正孔移動度が大きいことが挙げられる。

【0029】この目的のために、これまでにポルフィリン誘導体やフタロシアニン化合物 (特開昭63-295695号公報)、ヒドラゾン化合物、アルコキシ置換の芳香族ジ50 アミン誘導体、p-(9-アントリル)-N, N-ジー

p-トリルアニリン、ポリチエニレンビニレンやポリー p-フェニレンピニレン、ポリアニリン(Appl. Phys. Lett., 64巻、1245頁,1994年)、ポリチオフェン(Opti cal Materials, 9巻、125頁、1998年)、スターバスト 型芳香族トリアミン(特開平4-308688号公報)等の有機 化合物や、スパッタ・カーボン膜(Synth. Met., 91 巻、73頁、1997年)や、パナジウム酸化物、ルテニウム 酸化物、モリプデン酸化物等の金属酸化物(J. Phys. D, 29巻、2750頁、1996年)が報告されている。

【0030】上記陽極バッファ層3の材料としてよく使 10 用される化合物としては、ポルフィリン化合物又はフタロシアニン化合物が挙げられる。これらの化合物は中心金属を有していてもよいし、無金属のものでもよい。好ましいこれらの化合物の具体例としては、以下の化合物が挙げられる。

ポルフィン

5, 10, 15, 20-テトラフェニル-21H, 23 Hーポルフィン

5, 10, 15, 20-テトラフェニル-21H, 23 H-ポルフィンコバルト (II)

5, 10, 15, 20-テトラフェニル-21H, 23 H-ポルフィン銅(II)

5, 10, 15, 20-テトラフェニル-21H, 23 H-ポルフィン亜鉛(II)

5, 10, 15, 20-テトラフェニル-21H, 23 H-ポルフィンバナジウム (IV) オキシド

5, 10, 15, 20-テトラ (4-ピリジル) -21 H, 23H-ポルフィン

29H, 31H-フタロシアニン

銅(II)フタロシアニン

亜鉛(II) フタロシアニン

チタンフタロシアニンオキシド

マグネシウムフタロシアニン

鉛フタロシアニン

銅 (II) 4, 4', 4'', 4''' ーテトラアザー29 H, 31H-フタロシアニン

【0031】陽極パッファ層3も、正孔輸送層4と同様にして薄膜形成可能であるが、無機物の場合には、更に、スパッタ法や電子ビーム蒸着法、プラズマCVD法が用いられる。

【0032】以上の様にして形成される陽極パッファ層 3の膜厚は、通常、3~200nm、好ましくは10~100nmで ある。

【0033】正孔輸送層4の上には発光層5が設けられる。発光層5は、電界を与えられた電極間において、陽極2から注入されて正孔輸送層4を移動する正孔と、陰極8から注入されて電子輸送層7を移動する電子との再結合により励起されて強い発光を示す蛍光性化合物より形成される。

【0034】発光層5に用いられる蛍光性化合物として 50

は、安定な薄膜形状を有し、固体状態で高い蛍光収率を 示し、正孔及び/又は電子を効率よく輸送することがで きる化合物であることが必要である。更に電気化学的か つ化学的に安定であり、トラップとなる不純物が製造時 や使用時に発生しにくい化合物であることが要求され る。

【0035】このような条件を満たす材料としては、8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体などの金属錯体 (特開昭59-194393号公報)、10-ヒドロキシベンゾ [h]キノリンの金属錯体 (特開平6-322362号公報)、ビススチリルベンゼン誘導体 (特開平1-245087号公報、同2-222484号公報)、ビススチリルアリーレン誘導体 (特開平2-247278号公報)、(2-ヒドロキシフェニル)ベンゾチアゾールの金属錯体 (特開平8-315983号公報)、シロール誘導体等が挙げられる。これらの発光層材料は、通常は真空蒸着法により正孔輸送層上に積層される。

【0036】また、前述の正孔輸送層材料のうち、蛍光性を有する芳香族アミン系化合物も発光層材料として用20 いることができる。

【0037】発光層5の膜厚は、通常、3~200 nm、好ましくは5~100 nmである。

【0038】発光層5も正孔輸送層4と同様の方法で形成することができるが、通常は真空蒸着法が用いられる。

【0039】素子の発光効率を向上させるとともに発光色を変える目的で、例えば、8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体をホスト材料として、クマリン等のレーザ用蛍光色素をドープすること(J. Appl. Phys., 6530巻, 3610頁, 1989年)等が行われている。このドーピング手法は、発光層5にも適用でき、ドープ用材料としては、クマリン以外にも各種の蛍光色素が使用できる。青色発光を与える蛍光色素としては、ペリレン、ピレン、アントラセン及びそれらの誘導体等が挙げられる。緑色蛍光色素としては、キナクリドン誘導体、クマリン誘導体等が挙げられる。黄色蛍光色素としては、ルプレン、ペリミドン誘導体等が挙げられる。赤色蛍光色素としては、DCM等のベンゾピラン誘導体、ローダミン誘導体、ベンゾチオキサンテン誘導体、アザベンゾチオキサンテン等が挙げられる。

【0040】上記のドープ用蛍光色素以外にも、ホスト材料に応じて、レーザー研究,8巻,694頁,803頁,958頁(1980年);同9巻,85頁(1981年)、に列挙されている蛍光色素を発光層用のドープ材料として使用することができる。

【0041】ホスト材料に対して上記蛍光色素がドープされる量は、 $10^{-3} \sim 10$ 重量%が好ましい。

【0042】上述の蛍光色素を発光層5のホスト材料に ドープする方法を以下に説明する。

【0043】塗布の場合は、前記ホスト材料と、ドープ

10 ム、ピス(2-メチル-8-キノリノラト)(パラ-ク

レゾラト)アルミニウム、ピス(2-メチル-8-キノ

リノラト) (オルトーフェニルフェノラト) アルミニウ

ム、ピス(2-メチル-8-キノリノラト)(メターフ

用蛍光色素、更に必要により、電子のトラップや発光の 消光剤とならないバインダー樹脂や、レベリング剤等の 塗布性改良剤などの添加剤を添加して溶解した塗布溶液 を調製し、スピンコート法などの方法により正孔輸送層 4上に塗布し、乾燥して発光層5を形成する。バインダー樹脂としては、ポリカーボネート、ポリアリレート、 ポリエステル等が挙げられる。バインダー樹脂は添加量 が多いと正孔/電子移動度を低下させるので、少ない方 が望ましく、50重量%以下が好ましい。

【0044】 真空蒸着法の場合には、前記ホスト材料を 10 真空容器内に設置されたルツボに入れ、ドープする蛍光 色素を別のルツボに入れ、真空容器内を適当な真空ポンプで10-6Torr程度にまで排気した後、各々のルツボを同時に加熱して蒸発させ、ルツボと向き合って置かれた基板上に層を形成する。また、他の方法として、上記の材料を予め所定比で混合したものを同一のルツボに入れて蒸発させてもよい。

【0045】ドーパントとしての上記の蛍光色素が発光層中にドープされる場合、発光層5の膜厚方向において均一にドープされるが、膜厚方向において濃度分布があ 20っても構わない。例えば、正孔輸送層4との界面近傍にのみドープしたり、逆に、後述の正孔阻止層6の界面近傍にのみドープしてもよい。

【0046】発光層5の上には正孔阻止層6が設けられる。正孔阻止層6は、正孔輸送層4から移動してくる正孔が陰極8に到達するのを阻止する役割と、電子輸送層7から注入された電子を効率よく発光層5の方向に輸送することができる化合物より形成され、イオン化ポテンシャルが発光層5のイオン化ポテンシャルより0.1eV大きい層である。正孔阻止層6は、発光層5で再結合によ30る生成するエキシトンを発光層内に閉じこめるために、発光層材料よりは広いバンドギャップを有することが必要である。この場合のバンドギャップは、電気化学的に決定される酸化電位一還元電位の差、又は、光吸収端から求められる。正孔阻止層6は電荷キャリアとエキシトンの両方を発光層5内に閉じこめて、発光効率を向上させる機能を有する。

【0047】このような条件を満たす正孔阻止層材料としては、混合配位子錯体、二核金属錯体等の金属錯体、ジスチリルピフェニル誘導体等のスチリル化合物(特開 40 平11-242996)、3-(4-ピフェニルイル)-4-フェニル-5-(4-tert-プチルフェニル)-1,2、4-トリアゾール等のトリアゾール誘導体(特開平7-41759号公報)、バソクプロイン等のフェナントロリン誘導体(特開平10-79297号公報)が挙げられる。

【0048】混合配位子錯体の具体例としては、ビス (2-メチル-8-キノリノラト) (フェノラト) アル ミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラト) (オ ルト-クレゾラト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラト) (メタークレゾラト) アルミニウ

ミニウム、ピス (2-メチル-8-キノリノラト)

(2, 4, 6-トリフェニルフェノラト) アルミニウ ム、ピス(2-メチル-8-キノリノラト)(2,4, 6-トリメチルフェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト) (2, 3, 6-トリメチル フェノラト)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キ ノリノラト) (2,3,5,6-テトラメチルフェノラ ト) アルミニウム、ピス (2-メチル-8-キノリノラ ト) (1-ナフトラト) アルミニウム、ビス (2-メチ ルー8-キノリノラト) (2-ナフトラト) アルミニウ ム、ビス(2-メチル-8-キノリノラト)(トリフェ ニルシラノラト)アルミニウム、ピス(2-メチル-8 -キノリノラト) (トリフェニルゲルマノラト) アルミ ニウム、ピス(2-メチル-8-キノリノラト)(トリ ス(4,4-ピフェニル)シラノラト)アルミニウム、 ピス(2,4-ジメチル-8-キノリノラト)(オルト ーフェニルフェノラト)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチルー8ーキノリノラト)(パラーフェニルフェノ ラト) アルミニウム、ピス(2,4-ジメチル-8-キ ノリノラト) (メターフェニルフェノラト) アルミニウ ム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラト)

(3,5-ジメチルフェノラト)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチルー8ーキノリノラト)(3,5-ジ
40 -tert-プチルフェノラト)アルミニウム、ピス(2-メチルー4-エチルー8ーキノリノラト)(パラークレゾラト)アルミニウム、ピス(2-メチルー4-メトキシー8ーキノリノラト)(パラーフェニルフェノラト)アルミニウム、ピス(2-メチルー5ーシアノー8ーキノリノラト)(オルトークレゾラト)アルミニウム、ピス(2-メチルー6ートリフルオロメチルー8ーキノリノラト)(2-メチルー8ーキノリノラト)ガリウム、ピス(2-メチルー8ーキノリノラト)がリウム、ピス(2-メチルー8ーキノリノラト)がリウム、ピス(2-メチルー8ーキノリノラト)がリウム、ピス(2-メチルー8ーキノリノラト)がリウム、ピス(2-メチルー8ーキノ

リノラト)(パラーフェニルフェノラトガリウム、ピス(2ーメチルー8ーキノリノラト)(1ーナフトラト)ガリウム、ピス(2ーメチルー8ーキノリノラト)(2ーナフトラト)ガリウム、ピス(2ーメチルー8ーキノリノラト)ガリウム、ピス(2ーメチルー8ーキノリノラト)(トリス(4,4ーピフェニル)シラノラト)ガリウム、等が挙げられる。特に好ましくは、ピス(2ーメチルー8ーキノリノラト)(トリフェニルシラノラト)アルミニウムが挙げられる。

【0049】二核金属錯体の具体例としては、ビス(2 ーメチルー8 ーキノラト)アルミニウムー $\mu$  ーオキソービスー(2 ーメチルー8 ーキノリラト)アルミニウム、ビス(2 、4 ージメチルー8 ーキノラト)アルミニウムー $\mu$  ーオキソービスー(2 、4 ージメチルー8 ーキノリラト)アルミニウム、ビス(4 ーエチルー2 ーメチルー8 ーキノリノラト)アルミニウムー $\mu$  ーオキソービスー(4 ーエチルー2 ーメチルー8 ーキノリノラト)アルミニウム、ビス(2 ーメチルー4 ーメトキシキノリノラ

12

ト) アルミニウムー $\mu$ ーオキソービスー(2ーメチルー 4ーメトキシキノリノラト)アルミニウム、ビス(5ーシアノー2ーメチルー8ーキノリノラト)アルミニウムー $\mu$ ーオキソービス(5ーシアノー2ーメチルー8ーキノリノラト)アルミニウム、ビス(5ークロロー2ーメチルー8ーキノリノラト)アルミニウムー $\mu$ ーオキソービス(5ークロロー2ーメチルー3ーキノリノラト)アルミニウム、ビス(3ークロロー3ーキノリノラト)アルミニウム、ビス(3ーメチルー3ートリフルオロメチルー3ーキノリノラト)アルミニウムー4ーオキソージスー(41000円のようには、ビス(4100円のようには、ビス(4100円のようには、ビス(410円のようには、ビ

【0050】正孔阻止材料として用いるスチリル化合物の具体例としては、以下に示すジスチリルアリーレン誘導体が挙げられる。

[0051]

【化1】

$$C = HC - CH = C$$

【0052】トリアゾール誘導体としては、以下の構造式で示される1,2,4-トリアゾール環残基を少なくとも1個有する化合物を用いることができる。

[0053] [化2]

【0054】前記構造式で表わされる1,2,4-トリアゾール環残基を少なくとも1個有する化合物の具体例を以下に示す。

【0055】 【化3】

4(

【0056】フェナントロリン誘導体とは、以下の構造式で示されるフェナントロリン環を少なくとも1個有する化合物を示す。

[0057] 【化4】

【0058】前記構造式で表わされるフェナントロリン 環を少なくとも1個有する化合物の具体例を以下に示 す。

【0059】 【化5】

40

【0060】このうち特に好ましくは、バソクプロイン が挙げられる。

【0061】なお、前述したジスチリルアリーレン誘導 体、トリアゾール誘導体、及びフェナントロリン誘導体 の例示化合物は、構造式中には記載していないが、各化 合物における芳香族環が更に置換されていてもよく、該 置換基としては、例えばメチル基、エチル基、プチル基 30 などの炭素数1~6のアルキル基:メトキシ基、エトキ シ基、プトキシ基などの炭素数1~6のアルコキシド 基;ハロゲン原子;シアノ基などが挙げられる。

【0062】これらの化合物は、単独で用いてもよい し、必要に応じて2種以上を混合して用いてもよい。

【0063】正孔阻止層6の膜厚は、通常、 0.3~ 100 nm、好ましくは 0.5~50nmである。

【0064】このような正孔阻止層6も正孔輸送層4と 同様の方法で形成することができるが、通常は真空蒸着 法が用いられる。

【0065】素子の発光効率を更に向上させることを目 的として、正孔阻止層6の上には、電子輸送層7が設け られる。電子輸送層7は、電界を与えられた電極間にお いて陰極8から注入された電子を効率よく発光層5の方 向に輸送することができる化合物より形成される。電子 輸送層7は、発光層5での再結合により生成するエキシ トンが拡散して陰極8で消光されるのを防ぐ効果を有す

【0066】電子輸送層7に用いられる電子輸送性化合 物としては、陰極8からの電子注入効率が高く、かつ、

高い電子移動度を有し注入された電子を効率よく輸送す ることができる化合物であることが必要である。

【0067】このような条件を満たす材料としては、8 ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体などの金属錯 体(特開昭59-194393号公報)、10-ヒドロキシベンゾ [h]キノリンの金属錯体、オキサジアゾール誘導体、ジ スチリルピフェニル誘導体、シロール誘導体、3-又は5-ヒドロキシフラボン金属錯体、ベンズオキサゾール金属 錯体、ベンゾチアゾール金属錯体、トリスベンズイミダ ゾリルベンゼン (米国特許第 5,645,948号)、キノキサ リン誘導体(米国特許第 5,077,142号、特開平6-2071 69号公報)、フェナントロリン誘導体(特開平5-3314 59号公報)、2-t-ブチル-9.10-N.N'-ジシアノアントラ キノンジイミンなどが従来から知られている。

【0068】これらの物質のうち、特にオキサジアゾー ル誘導体、キノキサリン誘導体、フェナントロリン誘導 40 体で分子量が400未満の低分子量化合物は、高い電子 移動度を示すが、Tgが低く結晶化しやすい等の理由で、 単独で用いるのは困難であった。また、8-ヒドロキシ キノリンのアルミニウム錯体などの金属錯体は、昇華性 が良好で真空蒸着後の膜質が優れた物質であるが、その 電子移動度は正孔輸送性物質の正孔移動度と比べると2 桁ほど低く充分とは言えなかった。

【0069】本発明では、電子輸送層として分子量40 0以上のもの、好ましくは8-ヒドロキシキノリンのア ルミニウム錯体で代表される分子量400~800の金 属錯体をホスト材料とし、分子量が400未満、好まし

くは130~399の低分子量化合物をドーパント材料 として、これらを共に用いることで高い電子移動度と優 れた膜質を両立させることを可能とした。

【0070】なお、本発明において、電子輸送層にドー プするドーパント材料の割合が少ないと、高い電子移動 度を得ることができず、逆に多過ぎると膜質が劣るもの となることから、ドーパント材料のドープ割合はモル比 で、ホスト材料:ドーパント材料=99:1~50:5\* \* 0 となるようにするのが好ましい。

【0071】分子量 (Mol. Wt.) 400以上の金属錯体 の具体例としては、以下に示す金属錯体の他、正孔阻止 層で例示した混合配位子錯体、二核金属錯体等の金属錯 体が挙げられる。

20

[0072] 【化6】

【0073】なお、上記構造式で表される各化合物も、 正孔阻止層材料として前述したジスチリルアリーレン誘 導体等と同様に、各化合物中の芳香族環が更に置換され ていてもよく、該置換基としては、ジスチルアリーレン 誘導体等におけると同様の基が挙げられる。

くは、8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体、2 -メチル-8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯 体、10-ヒドロキシベンゾ[h]キノリンのアルミニウム錯 体が挙げられる。

【0075】ドーパント材料としてはオキサジアゾール 【0074】これらのうち電子輸送層として特に好まし 50 誘導体、キノキサリン誘導体、フェナントロリン誘導体

21

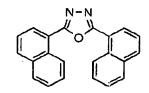
22

から選ばれる物質が好ましい。具体的には、例えばオキサジアゾール誘導体としては、以下の構造式で示される 2,4-オキサジアゾール環残基を少なくとも1個有する化合物を用いることができる。

[0076] [化7] \*【0077】上記構造式で表わされる2, 4-オキサジアゾール環残基を少なくとも1個有する化合物のうち分子量(Mol. Wt.)が400未満のものの具体例を以下に示す。

[0078] [化8]

Mol. Wt.: 354.44



Mol. Wt.: 322.36

Mol. Wt.: 282.29

 $C_2H_5$   $C_2H_5$   $C_2H_5$ 

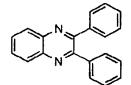
Mol. Wt.: 364.48

【0079】キノキサリン誘導体で分子量(Mol. Wt.) が400未満のものの具体例としては、下記のものが挙げられる。

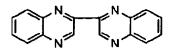
※【0080】 【化9】



Mol. Wt.: 130.15



Mol. Wt.: 282.34



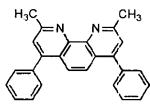
Mol. Wt.: 258.28

Mol. Wt.: 314.38

【0081】フェナントロリン誘導体の具体例としては、正孔阻止材料として例示したもののうち分子量(Mo-1. Wt.)が400未満の下記のものが挙げられる。

Mol. Wt.: 332.40

★ [0082] 【化10】



Mol. Wt.: 360.45

【0083】なお、電子輸送層のホスト材料及びドーパント材料の電子移動度は、Time-of-flight (TOF)法を用いて測定する。TOF法は、測定試料に電界を印加しつつ、試料表面にパスル光を照射し、

生成したチャージキャリアが薄膜中を移動することにより生じる過渡光電流を測定することで、チャージキャリア移動度を測定する方法である。この時、印加する電界の強度や試料の状態(単一の化合物からなるのか、パイ

ンダ樹脂に分散されているのか、など)などにより移動 度の絶対値は異なるが、ホスト材料とドーパント材料の 電子移動度の相対的な大小関係が本発明の関係を満たし ていればよい。

【0084】この電子輸送層6の膜厚は、通常、5~200 nm、好ましくは10~100 nmである。

【0085】電子輸送層7は、発光層5と同様にして塗布法或いは真空蒸着法により発光層5上に積層することにより形成される。通常は、真空蒸着法が用いられる。

【0086】真空蒸着法の場合には、発光層5の蒸着時 10 と同様に、前記ホスト材料としての金属錯体を真空容器内に設置されたルツボに入れ、共蒸着するドーパント材料としてのオキサジアゾール誘導体、キノキサリン誘導体、フェナントロリン誘導体から選ばれた物質を別のルツボに入れ、真空容器内を適当な真空ポンプで10-6Torr程度にまで排気した後、各々のルツボを同時に加熱して蒸発させ、ルツボと向き合って置かれた基板上に電子輸送層7を形成する。また、他の方法として、上記の材料を予め所定比で混合したものを同一のルツボを用いて蒸発させてもよい。 20

【0087】このとき、電子輸送層7の膜厚方向において均一に共蒸着が行われるが、膜厚方向においてドーパント材料の濃度分布があっても構わない。

【0088】陰極8は、電子輸送層7に電子を注入する役割を果たす。陰極8として用いられる材料は、前記陽極2に使用される材料を用いることが可能であるが、効率よく電子注入を行なうには、仕事関数の低い金属が好ましく、スズ、マグネシウム、インジウム、カルシウム、アルミニウム、銀等の適当な金属又はそれらの合金が用いられる。具体例としては、マグネシウムー銀合金、マグネシウムーインジウム合金、アルミニウムーリチウム合金等の低仕事関数合金電極が挙げられる。さらに、陰極8と発光層5又は電子輸送層7の界面にLiF、MgF<sub>2</sub>、Li<sub>2</sub>0等の極薄絶縁膜(0.1~5nm)を挿入することも、素子の効率を向上させる有効な方法である(Appl. Phys. Lett., 70巻, 152頁, 1997年;特開平10-74586号公報;IEEETrans. Electron. Devices, 44巻, 1245頁, 1997年)。

【0089】陰極8の膜厚は通常、陽極2と同様である。

【0090】低仕事関数金属から成る陰極を保護する目的で、この上にさらに、仕事関数が高く大気に対して安定な金属層を積層することは素子の安定性を増す。この目的のために、アルミニウム、銀、銅、ニッケル、クロム、金、白金等の金属が使われる。

【0091】なお、図1,2に示す有機電界発光素子は、本発明の実施の形態の一例であって、本発明はその要旨を超えない限り、何ら図示のものに限定されるものではない。例えば、図1とは逆の構造、即ち、基板上に陰極8、電子輸送層7、正孔阻止層6、発光層5、正孔50

輸送層4、陽極2の順に積層することも可能であり、既 述したように少なくとも一方が透明性の高い2枚の基板 の間に本発明の有機電界発光素子を設けることも可能で ある。同様に、図2においても、図示の各層構成とは逆 の構造に積層することも可能である。

【0092】また、陽極2と発光層5との間、発光層5と電子輸送層7との間、電子輸送層7と陰極8との間には前述した陽極パッファ層3や正孔輸送層4や正孔阻止層6以外にも、任意の層を有していて良い。

(0093) このような本発明の有機電界発光素子は、 有機電界発光素子が、単一の素子、アレイ状に配置され た構造からなる素子、陽極と陰極がX-Yマトリックス 状に配置された構造のいずれにおいても適用することが できる。

【0094】本発明の有機電界発光素子によれば、電子輸送能の高いオキサジアゾール誘導体、キノキサリン誘導体、フェナントロリン誘導体等の低分子量化合物と膜質の良好な金属錯体等を電子輸送層に含むために、素子の安定性に優れ、かつ電流が効率良く注入され、結果として発光層内において正孔と電子の再結合が効果的に起こり、発光効率の高い素子が得られる。更に、正孔阻止層を設けた場合には、発光層のみからの発光が得られ、色純度の高い発光素子が得られる。

[0095]

【実施例】以下に、実施例及び比較例を挙げて本発明を より具体的に説明するが、本発明はその要旨を超えない 限り、以下の実施例に限定されるものではない。

【0096】実施例1

図2に示す構造を有する有機電界発光素子を以下の方法 30 で作製した。

【0097】ガラス基板1上にインジウム・スズ酸化物 (ITO)透明導電膜を120nm堆積したもの (ジオマテック社製;電子ピーム成膜品;シート抵抗15Ω)を通常のフォトリソグラフィ技術と塩酸エッチングを用いて2m幅のストライプにパターニングして陽極2を形成した。パターン形成したITO基板を、超純水による水洗、界面活性剤を用いた超音波洗浄、超純水による水洗、界面活性剤を用いた超音波洗浄、超純水による水洗の順で洗浄後、窒素プローで乾燥させ、最後に紫外線オゾン洗浄を行って、真空蒸着装置内に設置した。上記装置の粗排気を油回転ポンプにより行った後、装置内の真空度が1.0×10-6Torr (約1.3×10-4Pa)以下になるまで液体窒素トラップを備えた油拡散ポンプを用いて排気した。

【0098】陽極バッファ層3の材料として、下記に示す構造式の銅フタロシアニン(HI-1)を用い、モリプデンボートで、蒸着速度0.14nm/秒、真空度8.0×10<sup>-7</sup>Torr(約1.1×10<sup>-4</sup>Pa)で、陽極バッファ層3を10nmの膜厚で陽極2の上に成膜した。

[0099]

【化11】

40

【0100】次に正孔輸送層4の材料として、下記に示す構造式の4,4'-ピス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ピフェニル (HT-1) をセラミックルツボに入れ、ルツボの周囲のタンタル線ヒーターで加熱して蒸着を行った。この時のルツボの温度は、259~277℃の範囲で制御した。蒸着時の真空度は7.0×10<sup>-7</sup>Torr(約9.3×10<sup>-5</sup>Pa)で、蒸着速度0.22nm/秒で膜厚60nmの正孔輸送層4を成膜した。

[0101]

【化12】

【0102】次に、発光層5の材料として、下記に示す構造式のアルミニウムの8-ヒドリキシキノリン錯体(EM-1)と下記に示す構造式の橙色蛍光色素のベンソピラン誘導体(DYE-1)とを上記正孔輸送層4の上に同様にしてEM-1:DYE-1=100:1の割 30合で共蒸着を行なった。この時のルツボの温度はそれぞれ285~294℃、314~317℃の範囲で制御した。蒸着時の真空度は7.0×10<sup>-7</sup>Torr(約9.3×10<sup>-6</sup>Pa)で、EM-1及びDYE-1の蒸着速度は 0.13nm/秒、全膜厚は30nmであった。

[0103]

【化13】

【0104】 【化14】

【0105】次に、正孔阻止層6の材料として、下記に示す構造式のシラノールアルミニウムの8-ヒドリキシキノリン錯体(HB-1)を用いて、発光層5の上に蒸 着を行なった。正孔阻止層6の形成時のルツボの温度は224~235℃の範囲で制御し、真空度6.0×10<sup>-7</sup>Torr(約8.0×10<sup>-4</sup>Pa)、蒸着速度0.11nm/秒で、膜厚10nmの正孔阻止層6を形成した。

[0106]

【化15】

20

【0107】続いて、電子輸送層7の材料として前述のアルミニウムの8-ヒドリキシキノリン錯体(EM-1)と下記に示すオキサジアゾール誘導体(ET-1)を上記正孔阻止層6の上に同様にして(EM-1):(ET-1)=95:5(モル比)の割合で共蒸着を行った。この時のルツボの温度はそれぞれ298~308℃、118~121℃の範囲で制御した。蒸着時の真空度は6.0×10-7Torr(約8.0×10-5Pa)、EM-1及びET-1の蒸着速度は0.13nm/秒で、膜厚35nmの電子輸送層7を形成した。

[0108]

【化16】

【0109】なお、ホスト材料であるEM-1及びドーパント材料であるET-1のTOF法で測定した電子移動度は、本発明の条件を満たすものである。

【0110】上記の陽極バッファ層3から電子輸送層7 を真空蒸着するまでの基板温度は室温に保持した。

【0111】ここで、電子輸送層7までの蒸着を行った 素子を一度前記真空蒸着装置内より大気中に取り出し 50 て、陰極蒸着用のマスクとして2mm幅のストライプ状シ

ャドーマスクを、陽極2のITOストライプとは直交す るように素子に密着させて、別の真空蒸着装置内に設置 して有機層と同様にして装置内の真空度が2×10-6Torr (約2.7×10-4Pa) 以下になるまで排気した。陰極8と して、先ず、フッ化マグネシウム(MgF<sub>2</sub>)をモリブデン ポートを用いて、蒸着速度0.1nm/秒、真空度6.0×10-6 Torr (約8.0×10-4Pa) で、1.5nmの膜厚で電子輸送層 7 の上に成膜した。次に、アルミニウムを同様にモリブデ ンポートにより加熱して、蒸着速度 0.4nm/秒、真空度 1.0×10-5Torr (約1.3×10-3Pa) で膜厚40nmのアルミニ 10 ウム層を形成した。さらに、その上に、陰極の導電性を 高めるために銅を、同様にモリブデンボートを用いて加 熱して、蒸着速度 0.5nm/秒、真空度8.0×10-6Torr

(約1.1×10-3Pa) で膜厚40nmの銅層を形成して陰極8 を完成させた。以上の3層型陰極8の蒸着時の基板温度 は室温に保持した。

【0112】以上の様にして、2mm×2mm のサイズの発 光面積部分を有する有機電界発光素子を作製した。この 素子の発光特性を表1に示す。表1において、発光輝度 は250mA/cm<sup>2</sup>の電流密度での値、発光効率は 100cd/m<sup>2</sup> での値、輝度/電流は輝度-電流密度特性の傾きを、電 圧は 100cd/m2での値を各々示す。表1にはELスペク トルのピーク極大波長とCIE色度座標値 (JIS 2870 1) を併記した。

【0113】この素子は長期間保存後も、駆動電圧の顕 著な上昇はみられず、発光効率や輝度の低下もなく、安 定した素子の保存安定性が得られた。また、温度60℃、 湿度90%の条件で96時間放置後も、発光特性の変化は実 用上問題とはならないものであった。

#### 【0114】比較例1

電子輸送層の材料として、オキサジアゾール誘導体(E T-1)を用いず、アルミニウムの8-ヒドリキシキノ リン錯体(EM-1)のみを用いた他は実施例1と同様 にして素子を作製した。この素子の発光特性を表1に示 す。この素子では橙色発光は得られたものの、発光効率 が大きく低下した。

## 【0115】実施例2

電子輸送層のドーパント材料として、オキサジアゾール 誘導体(ET-1)に代えて下記に示すフェナントロリ ン誘導体(ET-2)を用いた他は実施例1と同様にし て素子を作製した。なお、このET-2について、前述 の方法で測定した電子移動度はホスト材料であるEM-1より大きい。この素子の発光特性を表1に示す。この 素子では比較例2と比較して、発光効率が大きく改善し た。

[0116]

【化17】

## 【0117】実施例3

発光層のドーピング材料として、橙色蛍光色素のペンゾ ピラン誘導体(DYE-1)に代えて下記に示す黄色蛍 光色素のクマリン誘導体(DYE-2)を用い、ホスト 材料とEM-1:DYE-2=100:1の割合で共蒸 着を行なった他は実施例1と同様にして素子を作製し た。この素子の発光特性を表1に示す。この素子では非 常に高い発光効率が得られた。

[0118]

【化18】

$$\begin{array}{c|c}
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& & \\
& &$$

[0119] 【表1】

	発光輝度 [cd/m²] @250mA/cm²	発光効率 [1m/W] @100cd/m <sup>2</sup>	電圧 [V] @100cd/m²	輝度 /電流 [cd/A]	発光 極大 波長 [nm]	CIE色度座標	
						x	У
実施例1	7200	1.60	6.7	3.41	590	0.569	0.422
比较例1	3640	0.70	7.3	1.62	593	0.574	0.414
実施例2	5230	1.19	6.7	2.51	590	0.574	0.418
実施例3	22260	7.88	5.2	12.99	567	0.484	0.512

30

## [0120]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明の有機電界発 光素子によれば、高い電子輸送性を示す膜質の良好な電 子輸送層を有するため、電荷注入バランスが良好で高効 50 夕用や壁掛けテレビ、車載用、屋外用表示素子)やマル

率発光が可能な安定した素子を得ることができる。

【0121】従って、本発明による有機電界発光素子は フラットパネル・ディスプレイ(例えばOAコンピュー

チカラー表示素子、あるいは面発光体としての特徴を生 かした光源(例えば、複写機の光源、液晶ディスプレイ や計器類のバックライト光源)、表示板、標識灯への応 用が考えられ、特に、高効率発光が要求される光源、単 純マトリクス方式ディスプレイとしては、その技術的価 値は大きいものである。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機電界発光素子の実施の形態を示す 模式的な断面図である。

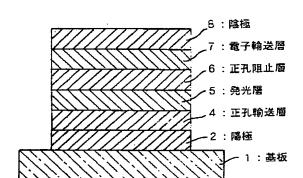
【図2】本発明の有機電界発光素子の別の実施の形態を 10 8 陰極

示す模式的な断面図である。

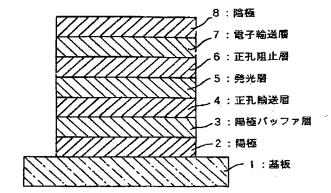
# 【符号の説明】

- 1 基板
- 2 陽極
- 3 陽極パッファ層
- 4 正孔輸送層
- 5 発光層
- 正孔阻止層
- 7 電子輸送層

【図1】



【図2】



July Fage Blank (uspto)